(36)

78-563048/48 A96 B05 D21 ADSK- 97.03.14 ADVANCED SKIN RES KENKYUSHO KK *JP 10251137-A 97.03.14 97JP-079164 (98.09.22) A61K 7/48, 7/40, 9/06, 31/71, 38/00

New photo-dermatosis inhibitor - containing a macrolide compound, cyclosporin A or their analogues C98-168832

Composition active against photo-dermatosis comprises as active ingredient at least one compound selected from the macrolide group, cyclosporin A and their analogues which have immunosuppressive activity.

<u>USE</u>

The composition is effective for the prevention and treatment of photo-dermatosis without causing side effects.

The preparation may be formulated into liquid, milky lotion, cream, ointment or cataplasm. The daily dosage ranges from $0.1 \, \mu g - 10 \, mg/cm^2$, preferably $1 \, \mu g - 1 \, mg/cm^2$.

PREFERRED COMPONENT

Macrolide compound is preferably ascomycin.

A(12-V1) B(2-C1, 14-N17) D(8-B9A, 9-E) .2

EXAMPLE

Plastibase 50 W (99.9 %) consisting of liquid paraffin (95 %) and polyethylene (5 %), and ascomycin (0.1 %) were kneaded and deaired in vacuo to give an ointment. (RH2) (5pp137DwgNo.0/0)

pun JP

JP 10251137-A

Best Available Copy

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-251137

(43)公開日 平成10年(1998) 9月22日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FI						
A 6 1 K	7/48			A 6	1 K	7/48		•		•
	7/40					7/40				
	9/06					9/06			G	
	31/71	ADA				31/71		ADA		
	38/00			C 0 7	7 H	7/06				
			審查請求	未請求	請求	項の数2	FD	(全 5	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	 }	特願平9-79164		(71)	人類出	591062	065			
						株式会	社アド	パンスト	スキン	/リサーチ研3
(22)出顧日		平成9年(1997)3月14日				所				
						神奈川	県横浜i	市金沢区	福浦 2	丁目12番地1
				(72) §	初者	佐藤	悦久			
				1		神奈川	具横浜 i	节金沢区 都	冨浦 2	-12-1 #
										サーチ研究所
						内				
				(72) 🕏	御者	大坂 3	要惠			•
						神奈川」	具横浜 ī	扩金沢区 都	国浦 2	-12-1 #
										サーチ研究所
			:			内				
				(74) ft	人野	-	小田島	事 平吉	Gh	1名)
	•					-			- •	
										•

^{(54) 【}発明の名称】 光線過敏症抑制剤

【課題】 光線過敏症の処理に効能を有する製剤の提供。

【解決手段】 免疫抑制作用を有し、かつマクロライド類ならびにサイクロスポリンA等を有効成分として含有する光線過敏症抑制のための製剤。

^{(57)【}要約】

【特許請求の範囲】

【簡求項1】 免疫抑制作用を有し、かつマクロライド類ならびにサイクロスポリンAおよびその類縁化合物群から選ばれる少なくとも1種の化合物を有効成分として含んでなる光線過敏症抑制のための製剤。

【請求項2】 マクロライド類がアスコマイシンであり、かつ外皮用のための請求項1記載の製剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、医療および美容科学的に使用する光線過敏症抑制用製剤に関する。

[0002]

【従来の技術】光線過敏症には、外因性と内因性の疾患 があり、前者は外来の、例えば光増感物質が皮膚に接触 し、その部位または他の部位に一定領域の光線が照射さ れることによって発症する光毒性皮膚炎、接触光アレル ギー性皮膚炎がある。これ以外の光線過敏性疾患とし て、外来物質とはかかわりなく光線の照射のみによって 発症する(内因性の)持続型光線過敏反応、光線性類細 網症、慢性光線過敏性湿疹、多形日光疹など種々の疾患 … がある(例えば、"日光過敏性湿疹:診断および処置の 原理 (Photosensitivity Disea ses:Principles of Diagnos is and Treatment), Leonard C. Harber and David R. Bic kers, B. C. Decker Inc., 198 9、参照)。これらの疾患は、重症の患者では、極めて 微量の光線によっても症状が発現し、日常生活にも支障 をきたす慢性の難治性の疾患である。

【0003】従来よりこれらの治療には、ステロイド剤 の投与が行われていた。また、予防法としては、光線を 遮断するためにサンスクリーン剤の塗布が行われてい た。しかしながら、ステロイド剤は、作用が弱いだけで なく、連用することにより副作用が発現し、一方サンス クリーン剤については、日光露光部に隈なく塗布し続け る必要があり、完璧に光線を遮断することは物理的に困 難であった。このような背景の下、本発明者らはかかる 疾患に有効なカルコン配糖体含有医薬および医薬部外品 を提案した(特開平8-20542号公報参照)。 方、ある一定の皮膚疾患は免疫系の異常に起因するもの があり、特定の皮膚疾患の治療に免疫抑制剤を使用する 試みもある。例えば、免疫抑制作用を有する代表的な薬 物であるマスコマイシ(Ascomycin)誘導体を 皮膚炎の治療に使用することが提案されている(国際公 開第91/13899号パンフレット参照)。このパン フレットによれば、マスコマイシ誘導体が広範な皮膚 炎、例えば、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、多形性 紅斑、じんま疹等に有効であることが示唆されている。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、本発

明者らにより副作用を示さず、光線過敏症の予防および 治療に効能を有するカルコン配糖体含有外用剤が提案されている。しかしながら、光線過敏症の病因の多様性を 考慮すれば、該疾患の処置に向けたさらなる効能ある外 皮用剤を入手することの必要性は依然として存在するで あろう。

【0005】したがって本発明の目的は、前記カルコン 配糖体とは異なる範疇に属する化合物を有効成分とする 光線過敏症抑制用の製剤、特に外皮用のための医薬およ び医薬部外品用の製剤を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前述のカルコン配糖体含有製剤を開発する際に用いた薬効の評価系(殊に、光線過敏症モデルとみなせる)を利用し、該評価系に有効な化合物のスクリーニングを行ってきた。その結果、免疫抑制作用を有する特定の化合物が、殊に外皮(または経皮)投与で光線過敏症に対して著効を有することを見い出した。

【0007】したがって、本発明によれば、上記課題を解決するために、免疫抑制作用を有し、かつマクロライド類ならびにサイクロスポリンAおよびその類縁化合物群から選ばれる少なくとも1種の化合物を有効成分として含んでなる光線過敏症抑制用製剤、が提供される。

【0008】本発明の好ましい態様は、前記製剤が外皮 用(または経皮用)製剤として提供される。

【0009】本発明で有効成分として使用できる免疫抑制作用を有し、かつマクロライド類ならびにサイクロスポリンAおよびその類縁化合物は、本発明の目的に沿う化合物であれば、定義した範囲内のいかなる化合物であってもよい。

【0010】より具体的には、前記マクロライド類の代表的なものとしては、放線菌が産生するアスコマイシン(Arai, T. ら, "Ascomycin, an antifungal antibiotic", J. Antibiotics, Ser. A, 15, 231, 1962):その免疫抑制剤としての使用については、欧州特許出願公開第323865号明細書参照)、およびFK506(Goto, T. ら, "FK506:Historical perspectives", Transplant. Proc., 23:2713, 1991)、ならびにその後発見もしくは開発されたこれらの類縁体および誘導体を挙げることができる。

【0011】また、もう一つのタイプの代表的な化合物であるサイクロスポリンAは、放線菌が産生する免疫抑制剤で、1983年にTへルパー細胞に特異的に作用する免疫抑制剤として上市されている(Shevach、M. "The effects of Cyclosporin A on the immune system", Ann. Rev. Immunol., 3,397,1985)。本発明では、サイクロスポリンAの類

緑体および誘導体も有効成分として使用できる。

【0012】前記の類縁体または誘導体の具体的なもの には、限定されるものでないが、特表平6-51030 4号、国際公開第91/13899号、同第94/21 643号、同第96/13249号、同第95/406 1号、欧州特許出願公開第626385号、国際公開第 94/21642号、同第94/21635号、同第9 4/21634号、同第93/25533号、同第93 /14780号、等に記載される化合物が包含される。 【0013】これらの中でも、微生物の産生物として最 初に見い出されたアスコマイシン、FK506、サイク ロスポリンAが好ましく、特にアスコマイシンが好まし い。また、本発明によれば、上記化合物を2種以上併用 することもできる。例えば、アスコマイシンとサイクロ スポリンA、FK506とサイクロスポリンAなどによ れば、光線過敏症に対する抑制作用に相加または相乗効 果を得ることができる。

【0014】上記化合物を有効成分として含有する本発明の製剤は、主たる剤形としては、外皮用(経皮用)のための製剤の提供を意図している。これらの具体的な剤一形は、医療上または美容科学上(化粧料として)常用されているいずれの剤形であってもよく、例えば、液状、乳液、クリーム、軟骨、パップ剤であることができる。【0015】本発明の製剤には、前記有効成分の外に、製薬学的に許容される、油分、界面活性剤、香料、酸化防止剤、紫外線吸収剤、色素、アルコール、水、保湿剤、増粘膜剤などを1種または2種以上加えることができる。これらの製剤は、当業技術分野で周知の調製方法により提供できる。こうして提供される製剤に含められる有効成分は剤形によって、最適量が変動するので特定できないが、具体的には後述する製剤例を参考に最適量を決定することができるであろう。

【0016】本発明の製剤の投与量は、年齢、個人差、病状等により変化するので明確には限定できないが、一般に人に投与する場合の有効成分の投与量は、患部1c m^2 および1 日当たり0. 1μ $g\sim10$ m g 、好ましくは 1μ $g\sim1$ m g であり、この量を1 g g に分けて投与することができる。

[0017]

【実施例】次に実施例を示し、本発明をさらに具体的に 説明する。なお、本発明はこれにより限定されるもので はない。

【0018】効能試験例

本発明に製剤の光線過敏性疾患に対する効能を明らかに

するために下記の試験を実施した。

【0019】本発明に従う、アスコマイシン、FK506、サイクロスポリンAおよび、比較例としてのラパマイシン、オーラノフィン、インドメタシン、デキサメサソンを、常法によりエタノールに溶解し、皮膚外用溶液を関製した。

【0020】光線過敏性疾患に対する薬剤の治療効果の 測定法としては、持続型光線過敏症モデルを用いる試験 法(Ichikawa, H. 6, "Adjuvantー induced persisitent photo sensitivity models in gui nea pigs", J. Dermatol. Sc i., 9, 1-11, 1995)に従った。

【0021】まず、免疫処置は、マイコバクテリウム・ブチリカム(Mycobacterium butyricum)の乾燥菌体を5mg/mlの濃度で、フロイントの不完全アジュバントに懸濁し、生理食塩液とともに乳化後、体重380gから450gのモルモットの頚部に皮内注射して行った。次に、接触光アレルギー起因物質としてベンソカインの5%エタノール溶液を0.1ml塗布した後、長波長紫外線を10ジュール/cm²のエネルギー量にて照射した。ベンゾカインの塗布、紫外線の照射は5日間連続し、さらに免疫誘導処置の14日および15日後にも行った。

【0022】免疫誘導処置の初日から24日後に毛刈、 刺毛した背部皮膚に上記各エタノール溶液を塗布し、塗 布30分後に10ジュール/cm²の長波長紫外線を照 射することによって光線過敏反応の誘発を行った。薬剤 の光線過敏反応に対する抑制効果は、薬剤を塗布しない で紫外線を照射した部位を陽性対照として抑制率を算出 することによって判定した。

【0023】皮膚反応の判定は、分光式色差計で皮膚反応の強さを計測し、皮膚反応に対する披検物質の抑制効果を検討することにより行った。被検物質を塗布せずに長波長紫外線を照射した陽性対照部位の皮膚反応の強さの平均値(C)から、被検物質を塗布した部位の皮膚反応の強さの平均値(E)を減じ、陽性対照部位の皮膚反応の強さの平均値(C)で除して100を乗じた値を抑制率(%)とした。

[0024]

[(C-E)/C]×100=抑制率(%) 結果を下記表 I にまとめる。

[0025]

【表1】

試験例	番号 被検物質	適用量 (μg/cm²)	24時間後の 反応強度(E)	抑制率(%)
1	アスコマイシン	1	0. 3	90. 6
2	"	10	0. 2	93. 8
3	FK506	1	0. 3	90. 6
4	<i>"</i>	10	0. 2	93. 8
5	サイクロスポリンA	10	1. 6	50. 0
6	"	100	1. 0	31. 3
7	ラパマイシン	10	2. 6	18. 8
8	"	100	2. 7	15. 6
9	オーラノフィン	10	3. 0	6. 3
10	<i>y</i>	100	3. 0	6. 3
11	インドメタシン	100	3. 2	0. 0
12	デキサメタゾン	25	3.1	3 . 1
	無処置(陽性対照)	-	3. 2(C)	

【0026】表中、試験例 $1\sim6$ に用いた製剤は本発明の製剤であり、同例 $7\sim12$ に用いた製剤は比較製剤である。

【0027】各例は、被検動物として1群5匹のモルモットを用いて実施し、試験結果は平均値である。

【0028】次に、本発明に従う製剤例を、下記に調製 方法とともに示す。

[0029]

例1 (軟膏剤)

(1) アスコマイシン

0.1%

(2)プラスチベース 50W

99.9

流動パラフィン(95%)とポリエチレむ(5%) かん 成名 (2)に(1)を練合し、減圧脱気して軟膏を得た。 【0030】

4.0%
7. 0
8. 0
12.0
3. 0
2. 2
2.8
0. 02
0. 1
0. 1
0. 1
7. 0
0. 2

精製水

残余

計 100.0%

アスコマイシンを1,3-ブチレングリコールに溶解し、フェノキシエタノールとアスコルピン酸リン酸エステルマグネシウム塩を加えて70℃に保ったB相に、70℃に加熱溶解したA相を撹拌しながら加え、ホモミキサー処

理を行い、乳化粒子を細かくした後に、撹拌しながら急 冷し、クリームを得た。

[0031]

例3 (ローション)

A. FK506	0.5%
エタノール	7. 0
ポリオキシエチレン(20)オレイルエ	ーテル 0.5
メチルパラベン	0. 05
B. グリセリン	4. 0
1,3-ブチレングリコール	4. 0
クエン酸	0. 01
クエン酸ソーダ	0. 1
精製水	残余
1	ł 100.0%

エタノールに溶かしたA相を、精製水に溶かしたB相に加えて可溶化し、濾過してローションを得た。 【0032】

例4 (パスタ剤)

サイクロスポリンA2.0%酸化亜鉛30.0デンプン30.0白色ワセリン38.0

白色ワセリンの一部を水料上で溶かし100・0分クロスポリ

ンAを加えた後に、篩い通しした酸化亜鉛とデンプンを 練合し、残余の白色ワセリンを加えて十分練り合わせ、 全質均等として製造した。

[0033]

【発明の効果】本発明によれば、副作用を殆ど示さない 新規な光線過敏症の処置に適する、殊に外皮用の製剤が 提供される。これらの製剤は光線過敏症の予防および治 療に著効を示すので、医薬および医薬部外品の分野で利 用できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

// C07H 7/06

FΙ

A 6 1 K 37/02